

## インダストリアルセッション

日時： 2023年11月30日（木）14:15～15:15

発表時間： 1社 4分【時間厳守】

場所： A会場、B会場（パラレルセッション）

プログラム：

### A会場

IS-A1 株式会社東レリサーチセンター

IS-A2 株式会社ニューメタルス エンド ケミカルス コーポレーション

IS-A3 株式会社日立ハイテク

IS-A4 エスジーエル・カーボン・ジャパン株式会社

IS-A5 ブルカージャパン株式会社

IS-A6 松田産業株式会社

IS-A7 株式会社アポロウエーブ

IS-A8 株式会社ノベルクリスタルテクノロジー

IS-A9 株式会社リッチモアインターナショナル

IS-A10 ネオアーク株式会社

IS-A11 オックスフォード・インストゥルメンツ株式会社

### B会場

IS-B1 神津精機株式会社

IS-B2 合同会社ブリマテック

IS-B3 セラミックフォーラム株式会社

IS-B4 CD Power Semiconductor Co., Ltd

IS-B5 JFE テクノリサーチ株式会社

IS-B6 STR Japan 株式会社

IS-B7 アイクリスタル株式会社

IS-B8 つくばパワーエレクトロニクスコンステレーション（TPEC）

IS-B9 雄山株式会社

IS-B10 Orbray 株式会社

IS-B11 パルステック工業株式会社